# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年 9月20日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-275177

[ST. 10/C]:

[JP2002-275177]

出 願 人
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2003年 7月31日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

J0092160

【提出日】

平成14年 9月20日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02F 1/1345

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

芦田 剛士

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【氏名又は名称】

セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】

上柳 雅誉

【連絡先】

 $0\ 2\ 6\ 6\ -\ 5\ 2\ -\ 3\ 1\ 3\ 9$ 

【選任した代理人】

【識別番号】

100107076

【弁理士】

【氏名又は名称】

藤綱 英吉

【選任した代理人】

【識別番号】

100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】

須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

013044

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0109826

【プルーフの要否】

要

# 【書類名】

# 明細書

【発明の名称】 ハンダ印刷用マスク、配線基板及びその製造方法、電気 光学装置及びその製造方法、並びに電子機器及びその製造方法

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 I Cパッケージに備わる複数の端子に対応するように基板上に形成された複数の端子上にハンダを印刷する際に用いるマスクであって、ハンダを通過させる開口を有し、該開口は前記基板上の端子よりも大きいことを特徴とするマスク。

【請求項2】 請求項1において、前記基板にはハンダ・リフロー処理が施されることを特徴とするマスク。

【請求項3】 請求項1又は請求項2において、

前記複数の基板側端子のうちの少なくとも一対の間には導電領域が形成され、 前記開口は当該一対の基板側端子の一方と前記導電領域とにまたがる大きさを 有することを特徴とするマスク。

【請求項4】 請求項3において、前記導電領域は前記基板側端子から延びる配線であることを特徴とするマスク。

【請求項5】 I Cパッケージに備わる複数の端子に対応するように基板上に形成された複数の基板側端子端子の個々の上にマスクの開口を通してハンダを供給する工程を有する配線基板の製造方法において、

前記ハンダは前記基板側端子の個々に対して当該基板側端子よりも広い領域に 供給される

ことを特徴とする配線基板の製造方法。

【請求項6】 請求項5において、前記基板上に供給されたハンダを溶融させるハンダ・リフロー工程をさらに有することを特徴とする配線基板の製造方法

【請求項7】 請求項5又は請求項6において、

前記基板側端子のうちの少なくとも一対の間には導電領域が形成され、

前記ハンダを供給する工程では、前記ハンダは1つの前記基板側端子の全部を 覆い、且つ、前記導電領域の幅方向の一部又は全部を覆うように前記基板上に供 給される

ことを特徴とする配線基板の製造方法。

【請求項8】 請求項7において、前記導電領域は前記基板側端子から延びる配線であることを特徴とする配線基板の製造方法。

【請求項9】 請求項5から請求項8のいずれか1つに記載した配線基板の 製造方法を用いて製造されたことを特徴とする配線基板。

【請求項10】 請求項5から請求項8のいずれか1つに記載した配線基板の製造方法を実施する工程を有することを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項11】 請求項10に記載した電気光学装置の製造方法を用いて製造されたことを特徴とする電気光学装置。

【請求項12】 請求項10に記載した電気光学装置の製造方法を実施する工程を有することを特徴とする電子機器の製造方法。

【請求項13】 請求項12に記載した電子機器の製造方法を用いて製造されたことを特徴とする電子機器。

### 【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$ 

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、①基板上にハンダを印刷する際に用いるマスク、②そのマスクを用いて行われる配線基板の製造方法、③その製造方法によって製造される配線基板、④その配線基板の製造方法を用いた電気光学装置の製造方法、⑤その電気光学装置の製造方法によって製造される電気光学装置、⑥その電気光学装置の製造方法を用いた電子機器の製造方法、及び⑦その製造方法によって製造される電子機器に関する。

[0002]

#### 【従来の技術】

従来、ベース材上にICチップを実装して成る配線基板として、ACF(Anis otropic Conductive Film: 異方性導電膜)を用いてICチップをベース材上に 実装する構造のものが知られている(例えば、特許文献 1 参照)。ACFは、例 えば、図16に符号201で示すように、絶縁性の樹脂202の中に複数の導電

粒子203を分散することによって形成されている。

### [0003]

ICチップ204をベース材206上に実装する際には、ベース材206上に 形成した端子207の上にACF201を貼着し、さらにそのACF201の上 にICチップ204を載せた上で、このICチップ204を加熱しながらベース 材206へ押圧、すなわち、熱圧着する。

### $[0\ 0\ 0\ 4\ ]$

この熱圧着により、I C チップ204の本体部分がA C F 201内の樹脂202の働きによってベース材206の所定位置に固着される。そして、同時に、I C チップ204の能動面に形成された複数の電極端子、すなわちバンプ208が、A C F 201内の導電粒子203を介してベース材206上の端子207に導通する。

### [0005]

ところで、ACF201を用いて形成された上記の配線基板においては、通常、ICチップ204以外にコンデンサ、抵抗等といった電子部品が実装される。これらの電子部品は、通常、ハンダ・リフロー処理によってベース材上にハンダ付けされて実装される。

#### [0006]

このように、コンデンサ等といった電子部品とICチップの両方をベース材上に実装する際、ACF201を用いた上記従来の配線基板は、ACF201に対する熱圧着処理と上記のハンダ・リフロー処理の2つの処理を別々に受ける必要があり、それ故、製造コストが高くなるという問題があった。

#### $[0\ 0\ 0\ 7]$

また、ACF201を用いてICチップ204の実装を行った後にハンダ・リフロー処理を行う場合を考えれば、ICチップ204を実装しているACF201がハンダ・リフロー処理の際の熱によってベース材206から剥がれ、導通不良が発生するという問題もある。

#### [0008]

#### 【特許文献 1】

特開平10-84002号公報(第5頁、第1図)

[0009]

# 【発明が解決しようとする課題】

ところで、最近、BGA (ball Grid Array) やCSP (Chip Sized Package ) のように、複数の端子をパッケージの底面に設けた構造のICパッケージが実用に供されている。これらのBGAやCSPとしては、例えば、図15 (a) や図15 (b) に示す構造のものが知られている。

### [0010]

具体的には、図15(a)のICパッケージ211は、回路基板213の表面上にボンディングワイヤ214を介してボンディングされているICチップ216を封止部材217でオーバーコートすることにより、ICチップ216がパッケージングされている。回路基板213のICチップ216の搭載面には複数の配線ラインが形成され、さらに、回路基板213の裏面にも複数の配線ラインが形成され、それら表裏両側に設けた配線ラインは回路基板213を貫通するスルーホール(図示せず)を介して互いに導通する。そして、裏面側の複数の配線ラインのそれぞれにハンダ突起端子218が、例えば格子状、すなわちマトリクス状に設けられる。

# [0011]

また、図15(b)のIСパッケージ212は、回路基板213の表面上に所定パターンで配置した複数のボール電極219を介してICチップ216を接合、すなわちフリップチップボンディングする。ICチップ216は封止部材217でオーバーコートされてパッケージングされる。そして、回路基板213の裏面側に形成した複数の配線ラインのそれぞれにハンダ突起端子218が、例えば格子状、すなわちマトリクス状に設けられる。このICパッケージ212では、パッケージ212の外形をICチップ216とほぼ同じ大きさにできる。

### $[0\ 0\ 1\ 2]$

なお、図15 (a) 及び図15 (b) に示す I Cパッケージでは、回路基板2 13上に I Cチップ216が搭載されているが、回路基板213上に I Cチップ 216を搭載することなしに、ハンダ突起端子218を I Cチップ216の端子

5/

、すなわちパッド上、に直接に載せる構造の1Cパッケージ、いわゆるWCSP (ウエハレベルCSP:Wafer Level Chip Sized Pakage) も知られている。

### $[0\ 0\ 1\ 3]$

図15(a)のICパッケージ211や図15(b)のICパッケージ212 等といったICパッケージに共通する構造はICパッケージの底面、すなわち広域面にハンダ突起端子218が設けられることである。このようにパッケージの底面、すなわち広域面に複数のハンダ突起端子218を有する構造のパッケージは、ACF等といった導電接着要素を用いることなく、ハンダ突起端子218によって配線基板に導電接続できる。従って、配線基板上にICチップ以外の電子部品を実装する場合には、その電子部品の実装のときに同時にICチップも実装することができ、このため、製造コストを低減できる。

### $[0\ 0\ 1\ 4]$

BGA等といったパッケージ底面に端子を備えたICパッケージを基板上に実装する場合、一般には、基板上に形成された複数の端子上にハンダを印刷によって載せ、その上にICパッケージの各端子が載るようにICパッケージを位置合せして基板上にマウント、すなわち載せ、さらに、ハンダ・リフロー処理等によってハンダを溶融してICパッケージを基板上にハンダ付けする。

### [0015]

基板上の複数の端子の上にハンダを印刷する際には、従来、それらの端子に対応する位置に開口を有するマスクを当該基板上に置き、さらに、ハンダ、例えばクリームハンダをスキージによってマスク上で伸ばすことにより、その開口を通してハンダを各基板側端子の上に供給している。そして、通常、マスクの開口の大きさは、基板側端子と同じか、又はそれよりも小さく設定されていた。これは、ハンダを印刷する位置が正規位置からずれたときにも、短絡が発生しないようにするためである。

### $[0\ 0\ 1\ 6]$

しかしながら、上記のように、マスクの開口の大きさを基板上の端子と同じか、又はそれよりも小さく設定した場合には、マスクの開口を通して基板側端子に供給されるハンダと当該基板側端子との接触面積、すなわち導通面積が小さくな

り、場合によっては導通不良が発生するおそれがあった。

### $[0\ 0\ 1\ 7]$

本発明は、上記の問題点に鑑みて成されたものであって、基板上に形成された 複数の端子上にハンダを印刷する際、ハンダと端子との間の接触面積を常に十分 に確保できるようにすることを目的とする。

# [0018]

# 【課題を解決するための手段】

(1)上記の目的を達成するため、本発明に係るマスクは、ICパッケージに備わる複数の端子に対応するように基板上に形成された複数の端子上にハンダを印刷する際に用いるマスクであって、ハンダを通過させる開口を有し、該開口は前記端子よりも大きいことを特徴とする。

### $[0\ 0\ 1\ 9]$

この構成によれば、マスクの開口を通して基板上に供給されるハンダ(例えば、図6(c)の符号64)の面積は、基板33上の端子(例えば、図6(c)の符号39)よりも大きくなるので、開口(例えば、図6(a)の符号63)を有するマスク(例えば、図6(a)の符号62)が正規位置からずれて基板33の上に置かれた場合でも、基板側端子39とそれに供給されたハンダ64との間の接触面積を十分に確保できる。

# [0020]

(2) なお、上記構成のマスクは、ハンダ・リフロー処理に供される基板に対して用いられるものであることが望ましい。ここで、ハンダ・リフロー処理とは、ICパッケージがマウントされた基板を、所定の高温に昇温されたリフロー炉の中に入れて加熱する処理のことであり、この処理によりハンダが溶融してICパッケージが基板上にハンダ付けされる。

#### $[0\ 0\ 2\ 1]$

基板上の端子よりも広い領域にハンダが供給された状態の基板をリフロー炉に入れて加熱すると、基板の端子上にその端子よりも広い面積で供給されたハンダは、その端子に向かって収縮して固まりになる。従って、ハンダ付けの処理が終了した後に、ハンダが基板上の端子から大きくはみ出して存在することを防止で

きる。

# [0022]

(3) 本発明に係るマスクは、例えば図6(b)に示すように、複数の基板 側端子39のうちの少なくとも一対の間に導電領域38aが形成されるような基 板に対して用いることができる。この場合、マスクの開口63は当該一対の基板 側端子39の一方と前記導電領域38aとにまたがる大きさを有することが望ま しい。

### [0023]

こうすれば、基板上に供給されたハンダは、図6 (c) に符号64で示すように、端子39よりも広い領域に置かれると共に、その一部が導電領域38aを覆おうことになる。この基板をリフロー炉に入れて加熱すれば、ハンダ64は一方が導電領域38aへ向けて収縮移動し、他方が端子39へ向けて収縮移動し、結果的に、当初1つの固まりであったハンダは2つに分離する。

### [0024]

(4) 上記構成のマスクが適用される配線基板に関しては、互いに隣り合う一対の基板側端子の間に、一方の基板側端子から延びる配線が導電領域として配置されることがある。この場合には、マスク内の開口は、当該配線と一方の基板側端子とにまたがる大きさを有することが望ましい。但し、端子間のピッチが広い場合にはマスク内の開口は導電領域を覆うことはない。

#### [0025]

(5) 次に、本発明に係る配線基板の製造方法は、ICパッケージに備わる 複数の端子に対応するように基板上に形成された複数の基板側端子の個々の上に マスクの開口を通してハンダを供給する工程を有する配線基板の製造方法におい て、前記ハンダは個々の前記基板側端子に対して当該基板側端子よりも広い領域 に供給されることを特徴とする。

### [0026]

この配線基板の製造方法によれば、ハンダは端子よりも広い領域に供給されるので、マスクが正規位置からずれて基板上に置かれたとしても、基板上の端子とそれに供給されたハンダとの間の接触面積を十分に確保できる。

### [0027]

(6) 上記構成の配線基板の製造方法は、前記基板上に供給されたハンダを溶融させるハンダ・リフロー工程をさらに有することが望ましい。基板上の端子よりも広い領域にハンダが供給された状態の基板をリフロー炉に入れて加熱すると、基板の端子上にその端子よりも広い面積で供給されたハンダは、その端子に向かって収縮して固まりになる。従って、ハンダ付けの処理が終了した後に、ハンダが基板上の端子から大きくはみ出して存在することを防止できる。

### [0028]

(7) 次に、本発明に係る配線基板の製造方法は、複数の基板側端子のうちの少なくとも一対の間に導電領域が形成されるような配線基板に対して適用できる。そしてその場合、前記ハンダを供給する工程では、前記ハンダは1つの基板側端子の全部を覆い、且つ、前記導電領域の幅方向の一部又は全部を覆うように前記基板上に供給することができる。

### [0029]

こうすれば、上記1つの基板側端子に関してはその全部を確実にハンダで覆うことができる。また、当初、基板側端子と導電領域との2つにまたがって配置されたハンダは、ハンダ・リフロー処理等によるハンダ付けを終えた後は、基板側端子と導電領域のそれぞれに向けて収縮することにより分離するので、それらの間に短絡が生じることは無い。但し、端子間のピッチが広い場合には、必ずしも、導電領域を覆う必要はない。

#### [0030]

(8) 上記構成の配線基板の製造方法が適用される配線基板に関しては、互いに隣り合う一対の基板側端子の間に、一方の基板側端子から延びる配線が導電領域として配置されることがある。この場合、基板上に供給されるハンダは、当該配線と一方の基板側端子とにまたがる大きさで基板上に配置されることが望ましい。

#### [0031]

こうすれば、上記一方の基板側端子に関してはその全部を確実にハンダで覆う ことができる。また、当初、基板側端子と配線との2つにまたがって配置された ハンダは、ハンダ・リフロー処理等によるハンダ付けを終えた後は、基板側端子 と配線のそれぞれに向けて収縮することにより分離するので、それらの間に短絡 が生じることは無い。

### [0032]

(9) 次に、本発明に係る配線基板は、以上に記載した構成の配線基板の製造方法を用いて製造されることを特徴とする。以上に記載した構成の配線基板の製造方法によれば、ICパッケージの端子と基板上の端子との間に十分な量のハンダを介在させることができるので、その製造方法を用いて形成された本発明の配線基板に関しては、ICパッケージに関して導通不良が発生することを確実に防止できる。

### [0033]

(10) 次に、本発明に係る電気光学装置の製造方法は、以上に記載した構成の配線基板の製造方法を実施する工程を有することを特徴とする。ここにいう電気光学装置としては、電気光学物質として液晶を用いる液晶装置や、電気光学物質として有機EL(Electro Luminescence)を用いるEL装置や、電気光学物質として希薄なガスを用い該ガス中で生じるプラズマ放電を利用するプラズマ装置や、その他の各種装置が考えられる。

### [0034]

以上に記載した構成の配線基板の製造方法によれば、ICパッケージの端子と 基板上の端子との間に十分な量のハンダを介在させることができるので、その製 造方法を用いて形成された配線基板に関しては、ICパッケージに関して導通不 良が発生することを確実に防止でき、それ故、信頼性の高い電気光学装置を製造 できる。

#### [0035]

(11) 次に、本発明に係る電気光学装置は、上記の電気光学装置の製造方法を用いて製造されることを特徴とする。これにより、ICパッケージに関して導通不良のない、信頼性の高い電気光学装置を提供できる。

#### [0036]

(12) 次に、本発明に係る電子機器の製造方法は、以上に記載した構成の

電気光学装置の製造方法を実施する工程を有することを特徴とする。これにより、ICパッケージに関して導通不良のない、信頼性の高い電子機器を提供できる

# [0037]

(13) 次に、本発明に係る電子機器は、上記構成の電子機器の製造方法を 用いて製造されることを特徴とする。これにより、ICパッケージに関して導通 不良のない、信頼性の高い電子機器を提供できる。

### [0038]

(14) 本発明に係る電気光学装置の製造方法は、液晶層を形成する工程を さらに有することができる。これにより、電気光学装置として液晶装置を作成で きる。より具体的には、1つの基板上に電極を形成し、この1つの基板に対向す る基板上に対向電極を形成し、それら一対の基板をセルギャップを介在させて互 いに貼り合せ、そのセルギャップ内に液晶を封入することにより、それら一対の 基板間に液晶層を形成する。

### [0039]

本発明に係る電気光学装置の製造方法によれば、本発明に係るハンダ印刷用マスクを用いて形成された配線基板が、上記の液晶装置を構成する一対の基板の一方又は両方に接続される。このようにして形成された配線基板に関しては、ICパッケージに関して導通不良が発生することを確実に防止できるので、電気光学装置としても信頼性の高いものを製造できる。

# [0040]

#### 【発明の実施の形態】

# (配線基板の実施形態)

以下、本発明に係る配線基板をその一実施形態を挙げて説明する。なお、これから説明する実施形態は本発明を理解するために例示されるものであり、本発明はその実施形態に限定されるものではない。

# [0041]

図1において、符号3は本発明に係る配線基板の一実施形態を示している。この配線基板3は、基板としてのFPC (Flexible Printed Circuit) 33と、該

FPC33上に実装された電子部品34と、同じくFPC33上に実装されたI C構造体としてのICパッケージ36とを有する。ICパッケージ36は、例え ば、BGA (ball Grid Array) やCSP (Chip Sized Package) 等によって構 成できる。

### $[0\ 0\ 4\ 2]$

FPC33は、図3に示すように、可撓性を有するプラスチック製のベース材37の上に各種の膜要素を形成することによって形成される。具体的には、例えばポリイミドによって形成されたベース材37の実装側表面の上に、例えばCu(銅)によって配線38a及び端子39を形成し、端子39の回りにはレジスト41を塗布し、レジスト41を塗布した領域以外の領域には、例えばポリイミドによってカバーレイ42aを形成する。

### [0043]

また、ベース材37の裏面側表面の上に、例えばCuによって配線38bを形成し、その上の全面に、例えばポリイミドによってカバーレイ42bを形成し、さらに、少なくともICパッケージ36に対応する領域に、例えばポリイミドによって補強膜43を形成する。

#### $[0\ 0\ 4\ 4]$

図1において、レジスト41はICパッケージ36及び電子部品34を実装する領域内で、端子39が外部へ露出するように設けられる。また、カバーレイ42aはレジスト41を設けた領域以外のFPC33の全面に形成される。なお、カバーレイ42aやレジスト41は、液晶パネルとの接続部分や、コネクタとの接続部分には形成されない。また、FPC33の裏面側に設けられる配線38bのうちICパッケージ36の裏面に対応する部分38bbは、図3(a)に示すように、ICパッケージ36の全体を含むように広い面積で形成されている。

#### [0045]

この銅膜部分38bbは、ICパッケージ36の特性を正常状態に維持するための特性維持部材として機能するものであり、具体的には以下のような機能を有する。Cuはベース材37を形成するポリイミドよりも熱伝導率が高く、よって、銅膜部分38bbは、ICパッケージ36で発生する熱を外部へ放散する。ま

た、Cuは遮光性を有するので、銅膜部分38bbは、ICパッケージ36が裏面側から光に晒されることを防止する。

### $[0\ 0\ 4\ 6]$

また、銅膜部分38bbはICパッケージ36よりも広く形成されるので、この銅膜部分38bbは、FPC33がICパッケージ36に対応する領域内で撓むことを防止することにより、ICパッケージ36にせん断力、曲げ力等といった外力が作用することを防止する。さらに、図1において、レジスト41が形成された領域に対応するFPC33の裏面に設けられた補強膜43(図3参照)は、ICパッケージ36に外力が作用することを、さらに防止する。なお、銅膜部分38bbの厚さは、例えば、30μm以下に設定する。

### [0047]

図3において、表面側の配線38aと裏面側の配線38bとは、ベース材37を貫通するスルーホール44によって互いに導通する。これにより、FPC33の表裏両面を活用して複雑な回路を構成できる。また特に、ICパッケージ36の裏面に位置する銅膜部分38bbの所に形成されたスルーホール44は、銅膜部分38bbがICパッケージ36の発熱を外部へ放散する機能を、さらに一層高める。

#### [0048]

ICパッケージ36は、その底面、すなわち広域面に複数の端子を有する構造のICパッケージである。このICパッケージ36の具体的な構造は、種々考えられるが、例えば図4(a)に示すように、複数のハンダボール48を支持した面状テープ49を接着層47によってICチップ46の能動面に接合し、さらに、ICチップ46の端子(すなわち、パッド)とハンダボール48とをスルーホール52で導通することによって形成できる。なお、符号51は封止樹脂である。また、接着層47及び面状テープ49が透明である場合には、ICチップ46の能動面は外部の光に直接に晒されることになる。

#### [0049]

また、ICパッケージ36は、図4(b)に示すように、複数のハンダボール48を備えた配線板53を樹脂54によってICチップ46の能動面に接着し、

さらにICチップ46のパッドとハンダボール48とをバンプ56で導通することによって形成できる。

### [0050]

また、ICパッケージ36は、図4(c)に示すように、ICチップ46のパッド上にハンダ突起端子としての複数のハンダボール48を直接に形成し、さらにハンダボール48が外部へ露出するようにしてICチップ46を封止樹脂57で被覆することによって形成できる。封止樹脂57が透明である場合には、ICチップ46の能動面は外部の光に直接に晒されることになる。

# $[0\ 0\ 5\ 1]$

また、ICパッケージ36は、図15(a)に示したICパッケージ211や、図15(b)に示したICパッケージ212によって構成することもできる。なお、図4(a)、図4(b)及びU24(c)に示したICパッケージU26 を、U27 ② U38 第といったU38 第といった。U39 ② U39 ② U3

### $[0\ 0\ 5\ 2]$

(配線基板の製造方法の実施形態)

図1の配線基板3は、例えば、図5に示すような製造方法によって作製できる。なお、これから説明する製造方法は本発明を理解するために例示されるものであり、本発明はその製造方法に限定されるものではない。

#### [0053]

工程P1において、図3のベース材37の表裏両面にCuを一様な厚さに積層し、さらに工程P2において、Cu層をパターニングして表面に配線38aを形成し、裏面に配線38bを形成する。次に、図5の工程P3において、図1のFPC33内の所定領域にレジスト41を塗布する。次に、図5の工程P2で形成した配線38a,38bの表面に、工程P4において、図1のFPC33の表裏両面内の所定領域にカバーレイ42a,42bを形成する。そしてさらに、必要に応じて、工程P5において配線上にAu(金)をメッキする。

### [0054]

次に、図5の工程P6において、図1のFPC33上にハンダを印刷する。具体的には、FPC33の表面の全面又は必要な一部領域に金属製のマスクを載置した上で、クリームハンダをそのマスクの上に載せ、さらにスキージを用いてそのクリームハンダをマスク上で伸ばす。ここで用いるマスクには、ハンダを印刷したい個所に対応して開口が形成される。この開口は、通常、FPC33上の端子39に対応しており、従って、マスク上でハンダがスキージによって伸ばされると、開口を通してFPC33の端子39上にハンダが載せられる。

### [0055]

今、図1のFPC33においてICパッケージ36を実装すべき領域に関するハンダ処理について説明する。ICパッケージ36を実装すべき領域は、図6(b)に示すように、レジスト41によって囲まれた領域となっている。この領域内には、ICパッケージ36の端子、例えば図4(a)のハンダボール48に対応して4×4=16個の端子39がマトリクス状に形成されている。これらの端子39には配線38aがつながっている。特に、内部領域に存在する4つの端子39から延びる配線38aは、外枠領域に存在する端子39のうちの互いに隣り合う2つの間を通って延びている。

#### [0056]

上記の16個の端子39の上にハンダを載せる際に用いられるマスク62は、図6(a)に示すように、FPC33上の各端子39に対応する位置に開口63を有する。このマスク62をFPC33上の所定位置に載置すると、各開口63はFPC33上の各端子39を外部へ露出させる位置に置かれる。本実施形態では、開口63の大きさは端子39よりも大きくなっている。従って、マスク62上にクリームハンダを載せ、さらにスキージを用いてそのクリームハンダを伸ばすと、各開口63を通して端子39上にハンダが供給され、そのハンダ64は図6(c)に示すように端子39の全面を覆うようにFPC33上に供給される。従来の実装方法によれば、ハンダは端子39と略同じ大きさか、又はそれよりも小さい領域で供給されていたので、マスク62をFPC33上に載せる位置が正規位置からずれると、端子39に関する導通面積が十分に確保できないという

問題があった。これに対し、本実施形態によれば、ハンダ64が端子39よりも 広い面積で印刷されるので、マスク63をFPC33上に載せる位置がずれたと しても十分な接触面積を確保できる。

### [0057]

ところで、図6(b)において外枠領域に位置する端子39のように、2つの端子39の間に配線38aのような導電領域が形成される場合を考えると、開口63の面積を端子39よりも大きくしたとき、図6(c)に示すように、開口63を通して印刷したハンダ64が端子39に隣り合う導通領域、すなわち配線38aに被さることがある。

### [0058]

このままの状態では、端子39と配線38aとがハンダ64によって短絡してしまうので、このハンダ付け構造を実用に供することはできない。しかしながら本実施形態では、今説明しているハンダ印刷工程(図5の工程P6)の後に、工程P8でリフロー処理を実行してこのハンダ64を溶融させることにしている。このようにハンダ64を溶融すると、リフロー条件を最適化することで、溶融したハンダ64は距離的に近い金属部材に引き寄せられるように移動する傾向にある。従って、図6(c)に示すハンダ64がリフロー処理を受けると、図6(d)に示すように、ハンダ64の一方64aは端子39へ引き寄せられ、ハンダ64の他方64bは配線38aへ引き寄せられ、結果的に、ハンダ64は2つの部分64a及び64bに分離する。これにより、端子39と配線38aとが短絡する心配はなくなる。

### [0059]

図5のハンダ印刷工程P6が終了すると、工程P7において、図1の電子部品34及びICパッケージ36がFPC33上の所定位置にマウント、すなわち載せられる。すなわち、電子部品34の端子が端子39に載せられ、さらに、ICパッケージ36の各ハンダボール48が端子39に載せられる。

### [0060]

その後、工程P8において、電子部品34及びICパッケージ36を載せたFPC33を、所定温度に昇温されているリフロー炉の中に入れて加熱し、これに

より、電子部品34が載っているハンダ及びICパッケージ36のハンダボール48を溶かして、ハンダ付けを行う。このように、本実施形態の配線基板3に関しては、電子部品34とICパッケージ36とを1回のリフロー工程において同時にハンダ付けできるので、製造工程が簡略であり、製造コストも低くなる。

### [0 0 6 1]

なお、図1において、FPC33の一方の側の辺端には接続端子58が形成され、反対側の辺端には接続端子59が形成される。配線基板3は、これらの接続端子58及び59を介して外部の電子機器や、制御回路に接続される。

### $[0\ 0\ 6\ 2]$

(配線基板に関する変形例)

図1に示す配線基板3では、図示のような平面形状のFPC33を用いたが、FPCの平面形状はそれ以外の任意の形状とすることができる。また、FPCを基板として用いたが、ガラス基板やエポキシ基板等のように、可撓性を有しない性質の基板を用いることもできる。

### [0063]

また、図6に示した実施形態では、2つの隣り合う端子39の間に別の導電領域である配線38aが設けられる場合を例示した。しかしながら本発明は、配線38aが存在することなく2つの端子39が隣り合う部分に、それらの端子39に被さるようにハンダを印刷する場合も含まれる。

#### $[0\ 0\ 6\ 4]$

また、図6 (a) に示した実施形態では、マスク62内に複数の開口63をマトリクス状に形成した。しかしながら、これに代えて、全ての開口63を含む広い長方形状又は正方形状の領域66を1つの開口として、全ての端子39を含む領域の全面にハンダを供給することもできる。

#### [0065]

(電気光学装置の実施形態)

以下、本発明に係る電気光学装置を液晶装置として実施した場合の実施形態を 説明する。なお、これから説明する実施形態は本発明を理解するために例示され るものであり、本発明はその実施形態に限定されるものではない。

# [0066]

図1において、電気光学装置としての液晶装置1は、液晶パネル2と、配線基板3とを有する。配線基板3は、上述した構成の配線基板を用いることができる。また、太陽光、室内光等といった外部光以外に照明装置を用いる場合には、液晶装置1は照明装置8を有する。図1の実施形態の場合、像が表示されるのは液晶パネル2の上面であり、よって、照明装置8は観察側の反対側から光を供給するバックライトとして機能する。

### [0067]

液晶パネル2としては任意の方式の液晶パネルを採用できる。例えば、スイッチング素子を用いない単純マトリクス方式の液晶パネルや、TFD(Thin Film Diode)等といった2端子型のスイッチング素子を用いるアクティブマトリクス方式の液晶パネルや、TFT(Thin Film Transistor)等といった3端子型のスイッチング素子を用いるアクティブマトリクス方式の液晶パネル等を採用できる。今、液晶パネルとして単純マトリクス方式の液晶パネルを採用するものとすれば、液晶パネル2は以下のように構成される。

### [0068]

液晶パネル2は、第1基板4aとそれに対向する第2基板4bとを有する。これらの基板4a,4bのうちの一方の表面上には、印刷等により、シール材6が略方形の枠状に形成される。そして、このシール材6により、第1基板4aと第2基板4bとが貼り合わされる。なお、シール材6の一部には、液晶注入用の開口7が予め設けられる。

#### [0069]

図2において、シール材6によって第1基板4aと第2基板4bとを貼り合わせると、それらの基板間には所定高さの間隙、すなわちセルギャップが形成され、そのセルギャップ内に液晶9が開口7(図1参照)を通して注入される。セルギャップ内への液晶9の注入が完了すると、開口7は樹脂等によって塞がれて、封止される。なお、液晶9が封入されたセルギャップは、通常、第1基板4a又は第2基板4bの表面に分散された複数の球形状のスペーサ11によってその寸法が保持される。

### [0070]

第1基板4aは、ガラス、プラスチック等によって形成された基材12aを有し、この基材12aの液晶9側の表面に、例えばA1(アルミニウム)によって半透過反射膜13が形成される。この半透過反射膜13には、表示の最小単位である表示ドットに対応して、光透過用の複数の開口14がマトリクス状に並ぶ状態で形成される。これらの開口14は、例えば、フォトリソグラフィー処理及びエッチングによって形成できる。

# [0071]

半透過反射膜13の上には、絶縁膜16が周知の成膜法、例えばスピンコート等によって形成される。また、絶縁膜16の上には、第1電極17aが、例えばITO (Indium Tin Oxide)を材料としてフォトリソグラフィー処理によって形成される。この第1電極17aは、図1に示すように複数の直線状の電極を互いに平行に並べることにより、図2の矢印D方向から見て全体としてストライプ状に形成される。なお、図1では、第1電極17aの配列状態を分かり易く示すために各直線状電極の間隔を実際よりも広く描いてあるが、実際には、第1電極17aは、より狭い間隔で多数本が基材12a上に形成される。

#### [0072]

図2において、第1電極17aの上には配向膜18aが、例えばポリイミドを 材料として例えば印刷によって一様な厚さの膜として形成される。そして、この 配向膜18aに配向処理、例えばラビング処理が施されて、液晶9の基板4a側 の配向が決められる。また、基材12aの外側の表面には、偏光板19aが例え ば貼着によって装着される。また。必要に応じて、偏光板19aと基材12aと の間に位相差板が設けられる。

### [0073]

第1基板 4 a に対向する第2基板 4 b は、ガラス、プラスチック等によって形成された基材 1 2 b を有し、この基材 1 2 a の液晶 9 側の表面に、例えば顔料分散法、インクジェット法等によってカラーフィルタ 2 1 が形成される。このカラーフィルタ 2 1 は、例えば、R(赤)、G(緑)、B(青)の 3 原色や、C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)の 3 原色を矢印 D 方向から見て所定の

パターン、例えばストライプ配列、デルタ配列、モザイク配列で配列することによって形成されている。カラーフィルタ21内の1つの色要素は、像を表示するための最小単位である表示ドットの1つに対応して配置される。そして、R, G, BやC, M, Yに対応する3つの色要素が1つのユニットとなって1つの画素が形成される。

### [0074]

さらに、カラーフィルタ21の上には第2電極17bが、例えばITOを材料として例えばフォトリソグラフィー処理によって形成されている。この第2電極17bは、図1に示すように、上記第1電極17aと直交する方向に延びる複数の直線状電極を互いに平行に並べることにより、図2の矢印D方向から見て全体としてストライプ状に形成されている。なお、図1では、第2電極17bの配列状態を分かり易く示すために各直線状電極の間隔を実際よりも広く描いてあるが、実際には、第2電極17bは、より狭い間隔で多数本が基材12b上に形成される。

### [0075]

さらに、第2電極17bの上には配向膜18bが、例えばポリイミドを材料として、例えば印刷によって一様な厚さの膜として形成される。そして、この配向膜18bに配向処理、例えばラビング処理が施されて、液晶9の基板4b側の配向が決められる。また、基材12bの外側の表面には、偏光板19bが例えば貼着によって装着される。このとき、偏光板19bの偏光軸は第1基板4a側の偏光板19aと異なる角度に設定される。

#### [0076]

図1において、第1基板4aは第2基板4bの外側へ張出す部分4cを有し、この張出し部4cの上に駆動用IC22a、22b、22cが、例えばACF(Anisotropic Conductive Film)を用いて実装されている。すなわち、本実施形態では、駆動用ICが液晶パネルの基板上に直接に実装される構造のCOG(Chip On Glass)方式の実装方法が採用されている。これらのICチップの入力端子は第1基板4aの張出し部4cの辺端に形成した外部接続端子23に接続する

### [0077]

張出し部4cの中央に位置する駆動用IC22bの出力端子は、第1基板4a上に形成した第1電極17aに直接に接続される。これにより、駆動用IC22bは第1電極17aを駆動する。図2に示すように、シール材6の中には複数の球状又は円柱状の導通材24が分散状態で含まれる。図1において、張出し部4cの両脇領域に実装された駆動用IC22a及び22cは、それらの導通材24を介して、第2基板4b上に形成された第2電極17bに接続される。これにより、駆動用IC22a及び22cは第2電極17bを駆動する。

### [0078]

図1において、照明装置8は、プラスチック等によって形成された導光体26と、この導光体26の光取込み面26aに対向して配置された発光源としてのLED (Light Emitting Diode) 27とを有する。図2に示すように、LED27は、LED基板28によって支持されて所定位置に配置される。また、導光体26の液晶パネル2側の表面、すなわち光出射面26bには拡散シート29が、例えば貼着によって装着される。また、導光体26の液晶パネル2と反対側の表面には反射シート31が、例えば貼着によって装着される。また、照明装置8の全体は、緩衝部材32を介して液晶パネル2に装着される。

# [0079]

液晶パネル2は以上のように構成されているので、図2において、第2基板4bの外側、すなわち観察側の光が強い場合には、その光は、第2基板4bを通過し、液晶9を通過し、さらに半透過反射膜13で反射して、再び液晶9へ供給される。一方、図1において、駆動用IC22a、22b、22cは第1電極17aと第2電極17bとの間に印加される電圧を、表示ドットごとに制御して液晶9の配向を表示ドットごとに制御する。半透過反射膜13で反射して液晶9の層へ供給された光は、液晶9の配向に従って変調され、その変調された光が偏光板19bを選択的に通過することにより、観察側に希望の像が表示される。本実施形態では光路上にカラーフィルタ21を設けてあるので、表示され像はカラー像である。こうして反射型の表示が行われる。

### [0800]

他方、観察側の光が弱い場合にはLED27を点灯させる。このとき、LED27から出た点状又は線状の光は、導光体26の光取込み面26aから当該導光体26の内部へ導入され、導光体26の内部を伝播した後、光出射面26bから外部へ面状に出射する。この光は、第1基板4aを通過し、さらに半透過反射膜13に設けた開口14を通過して、液晶9の層へ供給される。この光が、液晶9の配向に従って変調されて外部に像として表示されることは、反射型の場合と同じである。こうして、透過型の表示が行われる。

### [0081]

図1において、FPC33の液晶パネル2側の辺端には接続端子58が形成され、反対側の辺端には接続端子59が形成される。そして、接続端子58が形成されたFPC33の辺端部は、ACF61によって第1基板4aの張出し部4cの辺端部に熱圧着によって接合される。ACF61は、熱可塑性、熱硬化性、あるいは紫外線硬化性の樹脂中に多数の導電粒子を分散させることによって形成されており、第1基板4aとFPC33とはACF61を形成する樹脂によって接着され、さらにFPC33上の端子58と第1基板4a上の端子23とがACF61内の導電粒子によって導通される。

### [0082]

配線基板3の接続端子59は図示しない外部制御回路、例えば、携帯電話機、 携帯情報端末機等といった電子機器に含まれる制御回路に接続される。外部制御 回路から端子59を介して配線基板3へ信号が供給されると、電子部品34及び ICパッケージ36が所定の機能を奏し、それ故、駆動用IC22a、22b、 22cへ所定の信号が供給され、これにより、既述した液晶パネル2による表示 が行われる。

#### [0083]

(電気光学装置の製造方法の実施形態)

図1の液晶装置1は、例えば、図7に示す製造方法によって作製できる。なお 、これから説明する製造方法は本発明を理解するために例示されるものであり、 本発明はその製造方法に限定されるものではない。

#### [0084]

図7において、工程P11から工程P15で示す一連の工程が図2の第1基板4aを製造するための工程である。また、工程P21から工程P26に示す一連の工程が図2の第2基板4bを製造するための工程である。

### [0085]

なお、本実施形態では、図2に示す第1基板4a及び第2基板4bを1個ずつ 形成するのではなく、図8(a)に示すように、第1基板4aを複数形成できる 面積を持った大面積、すなわち大判のマザー基材4a'に第1基板4aの複数分 の液晶パネルパターンを形成するものとする。また、図8(b)に示すように、 大判のマザー基材4b'に第2基板4bの複数分の液晶パネルパターンを形成す るものとする。

### [0086]

まず、図7の工程P11において、図8 (a)に示すマザー基材4 a'の表面に半透過反射膜13 (図2参照)を、例えばアルミニウム、アルミニウム合金、銀合金等を材料として、例えばフォトリソグラフィー法を用いたパターニング法によって形成する。このとき、個々の表示ドット領域に対応して開口14が形成される。次に、工程P12で、絶縁膜16を周知の成膜法、例えばスピンコート法によって形成する。

#### [0087]

次に、図7の工程P13において、図2の第1電極17aを、例えばITOを材料として周知のパターニング法、例えばフォトリソグラフィー法及びエチング処理によって形成し、さらに工程P14において図2の配向膜18aを例えばポリイミドを材料として塗布及び焼成によって形成し、さらに工程P15においてその配向膜18aに配向処理、例えばラビング処理を施して液晶の配向を決める。以上により、図8(a)のマザー基材4a、上に図2の第1基板4aの複数分のパターンが形成される。

# [0088]

一方、図7の工程P21において、図8(b)に示すマザー基材4b'の表面に図2のカラーフィルタ21を、例えば顔料分散法、インクジェット法、その他任意の手法によって所定のパターンで形成し、さらに、工程P22において、図

2の第2電極17bを、例えばITOを材料として周知のパターニング法、例えばフォトリソグラフィー法及びエチング処理によって形成する。さらに、工程P23において図2の配向膜18bを、例えばポリイミドを材料として塗布及び焼成によって形成し、さらに工程P24においてその配向膜18bに配向処理、例えばラビング処理を施して液晶の配向を決める。

### [0089]

次に、工程P25において、図2のシール材6を印刷等によってマザー基材4b'の表面に形成し、さらに工程P26において図2のスペーサ11を分散する。以上により、図8(b)のマザー基材4b'上に図2の第2基板4bの複数分のパターンが形成される。

### [0090]

以上により、第1基板4aを複数有するマザー基材4a'及び第2基板4bを 複数有するマザー基材4b'が形成されると、工程P31において、それらのマ ザー基材4a'及び4b'をシール材6を間に挟んで貼り合わせる。これにより 、図2の液晶パネル2を複数内蔵する大判のパネル構造体が形成される。

#### [0091]

次に、工程P32において、上記の大判のパネル構造体に対して1回目の切断、すなわち1次ブレイクを行って、各液晶パネル部分の液晶注入用開口7(図1参照)が外部に露出した状態の1列に長いパネル構造体、いわゆる短冊状のパネル構造体が形成される。次に、以上のようにして外部へ露出した液晶注入用開口7を通して、短冊状パネル構造体内の各液晶パネル部分の内部に液晶を注入し、さらにその後、液晶注入用開口7を樹脂等によって封止する。

#### [0092]

次に、工程34で、液晶封入後の短冊状のパネル構造体に対して2回目の切断、すなわち2次ブレイクを行って、図1に示す液晶パネル2を個々に分断する。 分断された液晶パネル2は工程P35によって洗浄されて不要な液晶等を取り除かれ、その後、工程P36において偏光板19a,19bが例えば貼着によって装着される。その後、工程P37において、図1の駆動用IC22a、22b、22cを第1基板4aの張出し部4c上に実装し、さらに照明装置8を液晶パネ ル2へ取り付ける。

### [0093]

以上のような液晶パネルの製造工程とは別に、工程P38において配線基板の製造工程を実行する。これは、例えば、図5に示した一連の工程によって実現される。従って、配線基板製造工程P38により、図1に示した配線基板3が製造される。こうして配線基板3が製造されると、図7の工程P39において、図1に示すように、配線基板3がACF61を用いて第1基板4aの張出し部4cの辺端部に接続される。さらに、工程P40において、図1の照明装置8を液晶パネル2に装着することにより、図1の液晶装置1が完成する。

### [0094]

本実施形態の液晶装置 1 に関しては、その内部に含まれる配線基板 3 が図 5 に示した製造方法によって形成される。すなわち、図 6 (a)のような大きな開口 6 3 又は 6 6 を備えたマスク 6 2 を用いてハンダ印刷を行う工程を有する製造方法によって配線基板 3 が形成される。これにより、配線基板 3 において I Cパッケージ 3 6 を信頼性高く実装することができ、それ故、 I C に関する特性を長期間にわたって正常に維持できる。

#### [0095]

(変形例)

以上の説明では、スイッチング素子を用いない単純マトリクス構造の液晶装置を例示したが、本発明は、2端子型のスイッチング素子を各表示ドットに付設する構造のアクティブマトリクス構造の液晶装置や、3端子型のスイッチング素子を各表示ドットに付設する構造のアクティブマトリクス型の液晶装置にも適用できる。

#### [0096]

また、本発明は、液晶装置以外の電気光学装置に対しても適用できる。このような電気光学装置としては、例えば、電気光学物質として有機EL (Electro Lu minescence) を用いるEL装置や、電気光学物質として希薄なガスを用いてこのガス中で発生するプラズマ放電を利用する構造のプラズマ装置や、無機EL装置や、電気泳動ディスプレイ装置や、フィールドエミッションディスプレイ装置(

電界放出表示装置) 等が考えられる。

### [0097]

(電子機器の実施形態)

以下、本発明に係る電子機器を実施形態を挙げて説明する。なお、この実施形態は本発明の一例を示すものであり、本発明はこの実施形態に限定されるものではない。

### [0098]

図9は、本発明に係る電子機器の一実施形態を示している。ここに示す電子機器は、表示情報出力源101、表示情報処理回路102、電源回路103、タイミングジェネレータ104及び液晶装置105によって構成される。そして、液晶装置105は液晶パネル107及び駆動回路106を有する。

### [0099]

表示情報出力源101は、RAM(Random Access Memory)等といったメモリや、各種ディスク等といったストレージユニットや、ディジタル画像信号を同調出力する同調回路等を備え、タイミングジェネレータ104により生成される各種のクロック信号に基づいて、所定フォーマットの画像信号等といった表示情報を表示情報処理回路102に供給する。

#### [0100]

次に、表示情報処理回路102は、増幅・反転回路や、ローテーション回路や、ガンマ補正回路や、クランプ回路等といった周知の回路を多数備え、入力した表示情報の処理を実行して、画像信号をクロック信号CLKと共に駆動回路106へ供給する。ここで、駆動回路106は、走査線駆動回路(図示せず)やデータ線駆動回路(図示せず)と共に、検査回路等を総称したものである。また、電源回路103は、上記の各構成要素に所定の電源電圧を供給する。

#### [0101]

液晶装置105は、例えば、図1に示した液晶装置1と同様に構成できる。また、その液晶装置105は、例えば図7に示す製造方法によって製造できる。また、液晶装置1に含まれる図1の配線基板3は、例えば図5に示す製造方法によって製造できる。図5に示す製造方法のハンダ印刷工程P6で用いる図6(a)

のマスク62はFPC33上の端子39よりも広い面積の開口63を有するので、この開口63を通して基板33上へ印刷されたハンダは端子39に対して十分な接触面積を確保できる。

### [0102]

図10は、本発明に係る電子機器の他の実施形態であるモバイル型のパーソナルコンピュータを示している。ここに示すパーソナルコンピュータ110は、キーボード112を備えた本体部114と、液晶表示ユニット116とから構成されている。

### [0103]

この液晶表示ユニット116は、例えば図1に示した液晶装置1を表示部として用いて構成できる。また、その液晶装置1は、例えば図7に示す製造方法によって製造できる。また、液晶装置1に含まれる図1の配線基板3は、例えば図5に示す製造方法によって製造できる。図5に示す製造方法のハンダ印刷工程P6で用いる図6(a)のマスク62はFPC33上の端子39よりも広い面積の開口63を有するので、この開口63を通して基板33上へ印刷されたハンダは端子39に対して十分な接触面積を確保できる。

#### $[0\ 1\ 0\ 4\ ]$

図11は、本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態である携帯電話機を示している。ここに示す携帯電話機120は、複数の操作ボタン122と、受話口124と、送話口126と、液晶表示ユニット128とを有する。この液晶表示ユニット128は、例えば図1に示した液晶装置1を用いて構成できる。また、その液晶装置1は、例えば図7に示す製造方法によって製造できる。また、液晶装置1に含まれる図1の配線基板3は、例えば図5に示す製造方法によって製造できる。図5に示す製造方法のハンダ印刷工程P6で用いる図6(a)のマスク62はFPC33上の端子39よりも広い面積の開口63を有するので、この開口63を通して基板33上へ印刷されたハンダは端子39に対して十分な接触面積を確保できる。

#### [0105]

図12は、本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態であるデジタルスチル

カメラであって、液晶装置をファインダとして用いるものを示している。通常のカメラは、被写体の光像によってフィルムを感光するのに対し、デジタルスチルカメラ130は、被写体の光像をCCD (Charge Coupled Device) 等といった撮像素子により光電変換して撮像信号を生成するものである。

# [0106]

デジタルスチルカメラ130におけるケース131の背面には、液晶表示ユニット132が設けられ、CCDによる撮像信号に基づいて、表示を行う構成となっている。このため、液晶表示ユニット132は、被写体を表示するファインダとして機能する。

### [0107]

ケース131の前面側(図においては裏面側)には、光学レンズやCCD等を含んだ受光ユニット133が設けられている。撮影者が液晶表示ユニット132に表示された被写体像を確認して、シャッタボタン134を押下すると、その時点におけるCCDの撮像信号が、回路基板135のメモリに転送されてそこに格納される。

#### [0108]

ケース131の側面には、ビデオ信号出力端子136と、データ通信用の入出力端子137とが設けられている。ビデオ信号出力端子136にはテレビモニタ138が必要に応じて接続され、また、データ通信用の入出力端子137にはパーソナルコンピュータ139が必要に応じて接続される。回路基板135のメモリに格納された撮像信号は、所定の操作によって、テレビモニタ138や、パーソナルコンピュータ139に出力される。

#### [0109]

液晶表示ユニット132は、例えば図1に示した液晶装置1を用いて構成できる。また、その液晶装置1は、例えば図7に示す製造方法によって製造できる。また、液晶装置1に含まれる図1の配線基板3は、例えば図5に示す製造方法によって製造できる。図5に示す製造方法のハンダ印刷工程P6で用いる図6(a)のマスク62はFPC33上の端子39よりも広い面積の開口63を有するので、この開口63を通して基板33上へ印刷されたハンダは端子39に対して十

分な接触面積を確保できる。

### [0110]

図13は、本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態である腕時計型電子機器を示している。ここに示す腕時計型電子機器140は、時計本体141に支持された表示部としての液晶表示ユニット142を有し、この液晶表示ユニット142は、時計本体141の内部に設けた制御回路143によって制御されて、時刻、日付等を情報として表示する。

# [0111]

この液晶表示ユニット142は、例えば図1に示した液晶装置1を用いて構成できる。また、その液晶装置1は、例えば図7に示す製造方法によって製造できる。また、液晶装置1に含まれる図1の配線基板3は、例えば図5に示す製造方法によって製造できる。図5に示す製造方法のハンダ印刷工程P6で用いる図6(a)のマスク62はFPC33上の端子39よりも広い面積の開口63を有するので、この開口63を通して基板33上へ印刷されたハンダは端子39に対して十分な接触面積を確保できる。

### [0112]

図14は、本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態であるPDA(Person al Digital Assistant:パーソナル・デジタル・アシスタント:携帯型情報端末装置)を示している。ここに示すPDA150は、接触方式、いわゆるタッチパネル方式の入力装置151をその正面パネル上に有する。この入力装置151は透明であり、その下には表示部としての液晶装置152が配置されている。

#### [0113]

使用者は、付属のペン型入力具153を入力装置151の入力面に接触させることにより、液晶装置152に表示されたボタン、その他の表示を選択したり、文字、図形等を描いたりして、必要な情報を入力する。この入力情報に対してPDA150内のコンピュータによって所定の演算が行われ、その演算の結果が液晶装置152に表示される。

#### [0114]

液晶装置152は、例えば図1に示した液晶装置1を用いて構成できる。また

、その液晶装置1は、例えば図7に示す製造方法によって製造できる。また、液晶装置1に含まれる図1の配線基板3は、例えば図5に示す製造方法によって製造できる。図5に示す製造方法のハンダ印刷工程P6で用いる図6(a)のマスク62はFPC33上の端子39よりも広い面積の開口63を有するので、この開口63を通して基板33上へ印刷されたハンダは端子39に対して十分な接触面積を確保できる。

### [0115]

(変形例)

なお、電子機器としては、以上に説明したパーソナルコンピュータや、携帯電話機や、デジタルスチルカメラや、腕時計型電子機器や、PDAの他にも、液晶テレビや、ビューファインダ型又はモニタ直視型のビデオテープレコーダや、カーナビゲーション装置や、ページャや、電子手帳や、電卓や、ワードプロセッサや、ワークステーションや、テレビ電話機や、POS端末器等が挙げられる。

### [0116]

# 【発明の効果】

本発明によれば、FPC等といった基板上にマスクの開口を通して供給される ハンダの面積は、基板上の端子よりも大きくなるので、仮にマスクが正規位置か らずれて基板の上に置かれた場合でも、基板上の端子とそれに供給されたハンダ との間の接触面積を十分に確保できる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明に係る配線基板及び電気光学装置のそれぞれの一実施形態を示す斜視図である。
- 【図2】 図1に示す電気光学装置の主要部分である液晶パネルの断面図である。
  - 【図3】 図1に示す配線基板の断面構造を示す断面図である。
  - 【図4】 本発明で用いるICパッケージの複数の実施形態を示す図である
- 【図5】 本発明に係る配線基板の製造方法の一実施形態を示す工程図である。

- 【図 6 】 本発明に係るマスク及びそれを用いて印刷されたハンダの一例を示す図である。
- 【図7】 本発明に係る電気光学装置の製造方法の一実施形態を示す工程図である。
  - 【図8】 図7の製造方法で用いるマザー基板の一例を示す平面図である。
  - 【図9】 本発明に係る電子機器の一実施形態を示すブロック図である。
  - 【図10】 本発明に係る電子機器の他の実施形態を示す斜視図である。
- 【図11】 本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態を示す斜視図である。
- 【図12】 本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態を示す斜視図である。
- 【図13】 本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態を示す斜視図である。
- 【図14】 本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態を示す斜視図である。
- 【図15】 本発明で用いるICパッケージの他の複数の実施形態を示す図である。
  - 【図16】 従来の配線基板の主要部分の断面構造を示す断面図である。

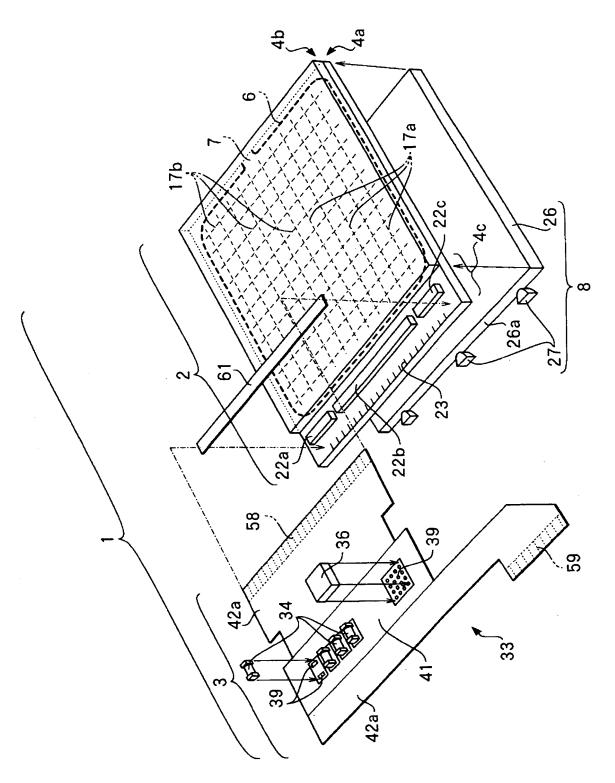
#### 【符号の説明】

1:液晶装置(電気光学装置)、2:液晶パネル、3:配線基板、4a,4b:基板、6:シール材、8:照明装置、9:液晶(電気光学物質)、12a,12b:基材、13:半透過反射板、14:開口、17a,17b:電極、33:FPC(基板)、34:電子部品、36:ICパッケージ、37:ベース材、38a,38b:配線、38bb:銅膜部材、39:基板側端子、41:レジスト、42a,42b:カバーレイ、43:補強膜、44:スルーホール、46:ICチップ、48:ハンダボール(ICパッケージに備わる端子)、62:マスク、63:開口、64:ハンダ、66:開口、110:パーソナルコンピュータ(電子機器)、120:携帯電話機(電子機器)、130:デジタルスチルカメラ(電子機器)、140:腕時計型電子機器(電子機器)、150:PDA(電子機

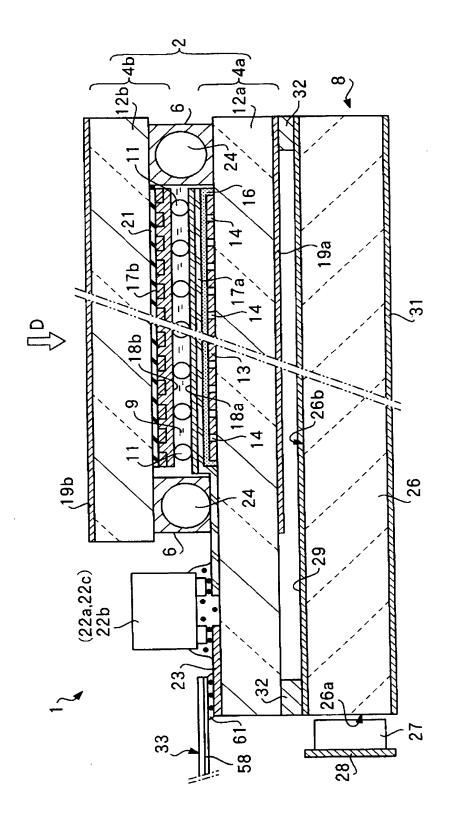
器)

【書類名】 図面

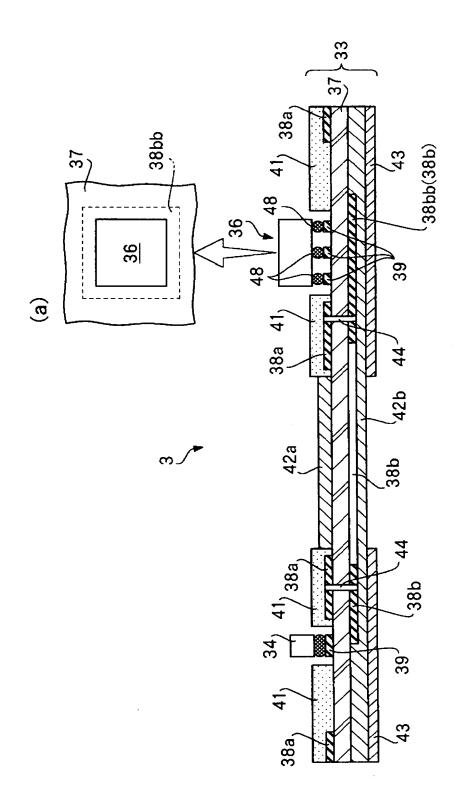
【図1】



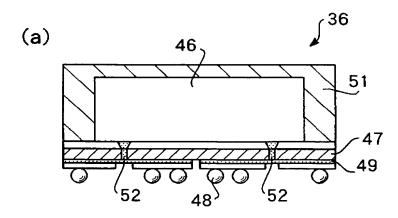
【図2】

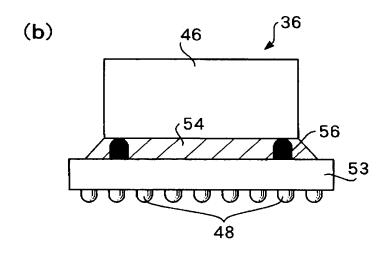


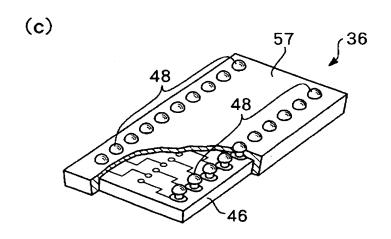
## 【図3】



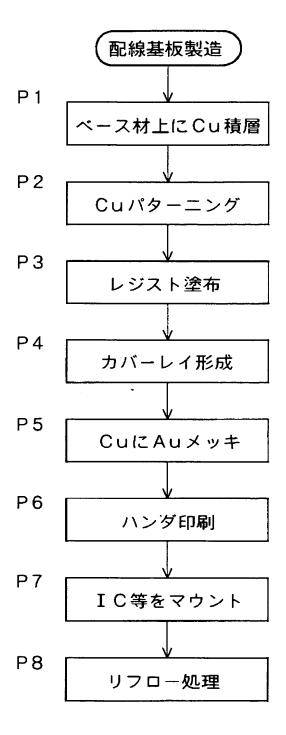
【図4】



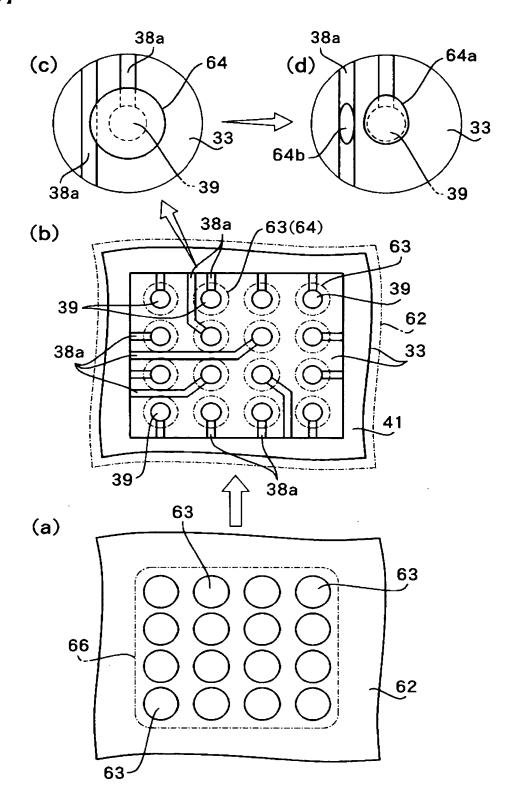




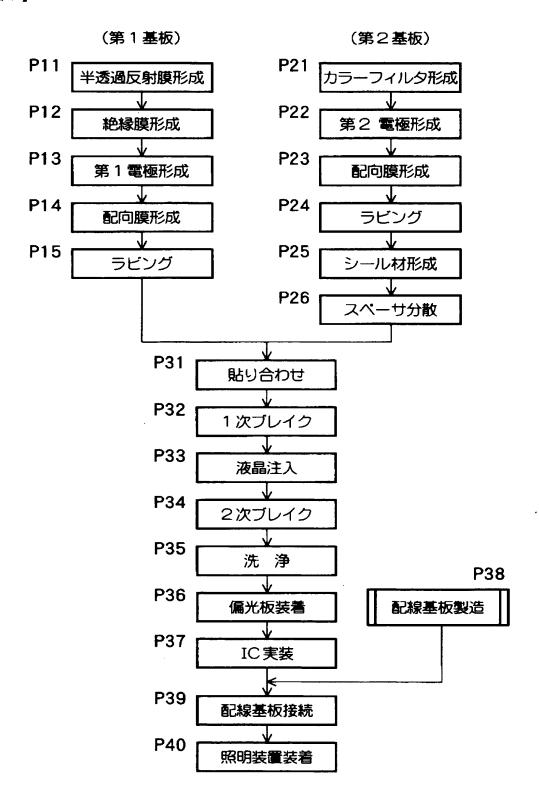
【図5】



【図6】

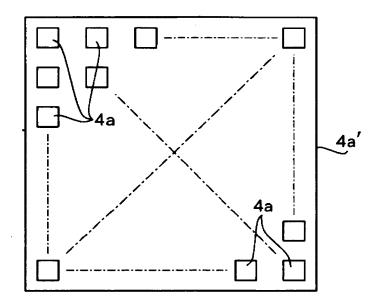


【図7】

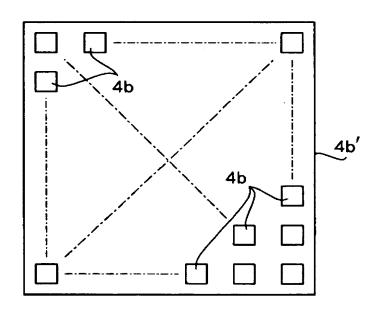


【図8】

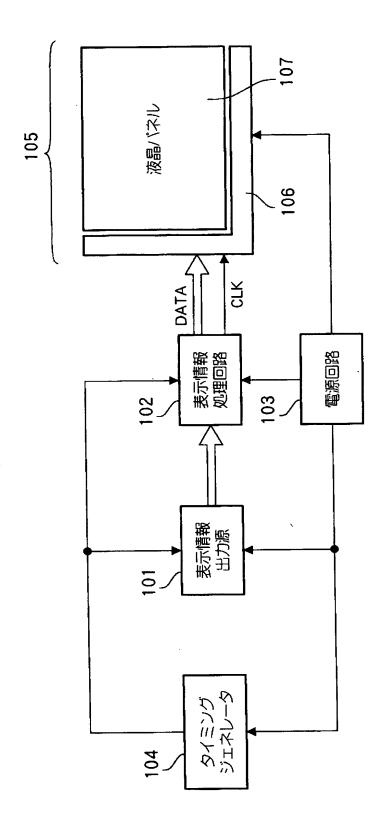
(a)



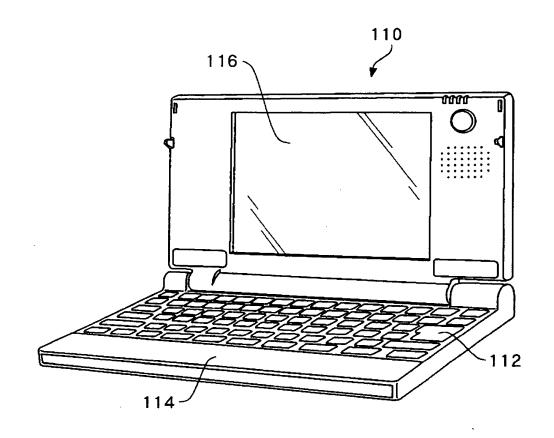
(b)



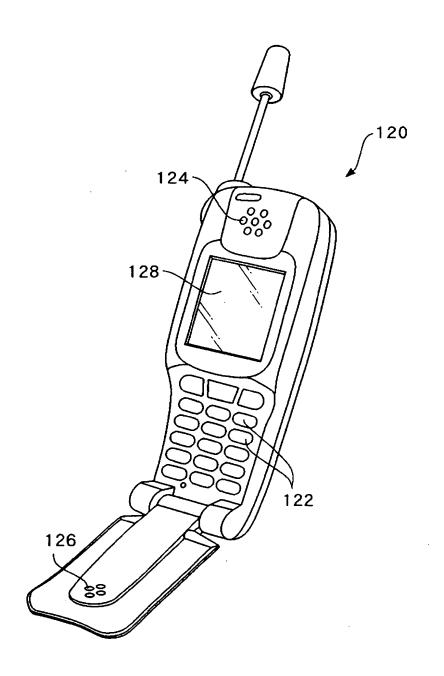
【図9】



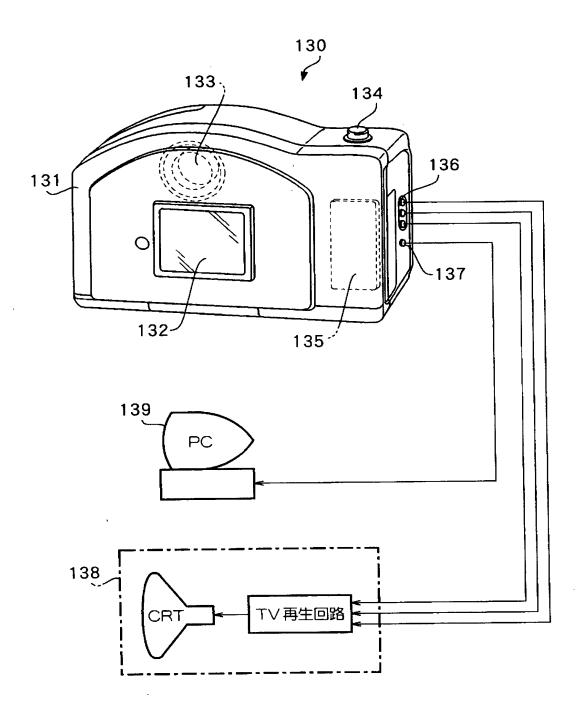
【図10】



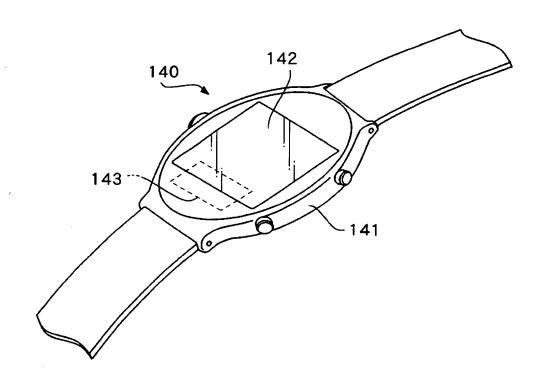
【図11】



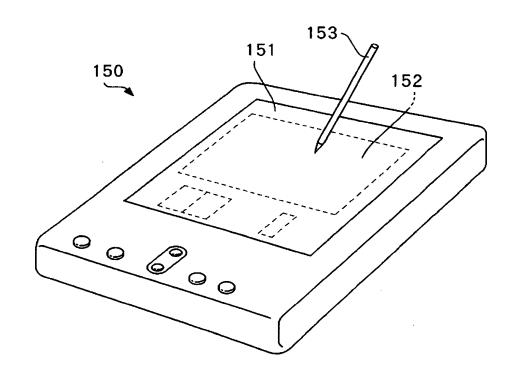
【図12】



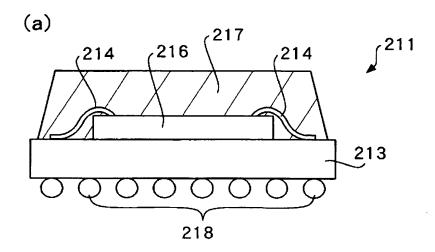
【図13】

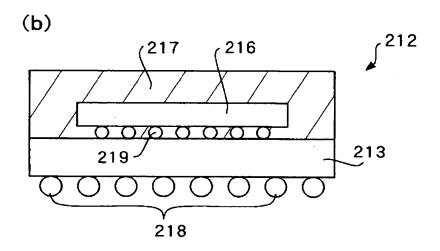


【図14】

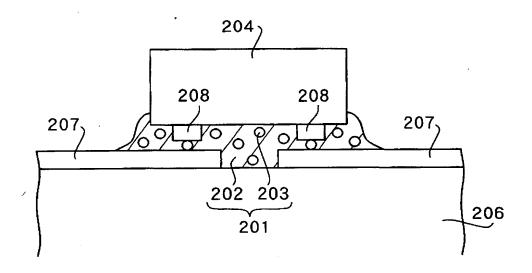


【図15】





【図16】



ページ: 17/E

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 基板上に形成された複数の端子上にハンダを印刷する際、ハンダと端子との間の接触面積を常に十分に確保できるようにする。

【解決手段】 I Cパッケージに備わる複数の端子に対応するように基板33上に形成された複数の端子39上にハンダ64を印刷する際に用いるマスク62である。このマスク62は、ハンダ64を通過させる開口63を有し、この開口63は端子39よりも大きくなっている。ハンダ64は、端子39に隣接する配線38aに被さるかもしれないが、これにリフロー処理が施されると、一部分64aと他部分64bとに分離して、配線38aと端子39との短絡が防止される。

【選択図】 図6

## 特願2002-275177

## 出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日 [変更理由]

氏 名

1990年 8月20日

新規登録

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

セイコーエプソン株式会社